

РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ С ПРОДУКТАМИ
УНОСА ТЕФЛОНА ДЛЯ УСЛОВИЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Н. Н. Пилюгин, Е. Б. Рудный

Продукты термофизического разложения материала поверхности тела, летящего с гиперзвуковой скоростью, оказывают на газовый поток химическое, ионизирующее, а также динамическое и тепловое (через процессы переноса и излучения) воздействие. Основным параметром, определяющим распространение электромагнитных волн в плазменном слое около тела, является концентрация свободных электронов [1]. Поэтому унос с поверхности тела веществ, отличающихся от компонентов воздуха ионизационными или электроотрицательными свойствами, может существенно изменить поглощение и отражение электромагнитных волн. Многие особенности физических явлений, протекающих в следе за телом, могут быть изучены в баллистических установках при известных начальных условиях в трассе [2].

Одним из полимерных материалов, применяемых для теплозащитных покрытий в аэродинамике, является политетрафторэтилен (C_2F_4)_n (фторопласт или тефлон). Процессу разрушения фторопласта под действием аэродинамического нагрева посвящено большое количество как экспериментальных, так и теоретических исследований, например [3-6]. В этих исследованиях основное вниманиеделено сопоставлению измеренных и рассчитанных по разным теоретическим моделям тепловых потоков к лобовой поверхности тела и скоростей уноса массы с поверхности.

В [5, 6] предложены формулы для расчета линейной скорости уноса массы в окрестности передней критической точки тефлоновой сферы при разных допущениях о гомогенных и гетерогенных реакциях в

пограничном слое. Кроме того, в [5] рассчитаны распределение температуры и скорость разрушения вдоль образующей сферы и показано, что они носят монотонный характер, а эффективная энталпия разрушения материала сохраняет постоянное значение вдоль тела. Эти данные позволяют проводить расчеты уноса и для других условий обтекания.

Однако, выбор системы неравновесных реакций и констант скоростей с учетом продуктов разложения тефлона в этих работах был достаточно произвольным. Проверка адекватности выбранной системы реакций может быть проведена сопоставлением с измерениями распределений неравновесных параметров в следе: спектральной интенсивности излучения, электронной и ионной концентрации. Известна только одна работа [7] с результатами измерений СВЧ-интерферометром электронной концентрации N_e за сферой из тефлона диаметром $D = 19$ мм, летящей в воздухе со скоростью $V_\infty = 5$ км/с и давлением в трассе $p_\infty = 26$ мм. рт. ст. Из результатов [7] следует, что распределение N_e в следе за тефлоновой сферой для расстояния $x/D \leq 900$ существенно отличается от N_e в следе за стальной сферой, что является следствием дополнительных реакций с продуктами уноса тефлона.

В последнее время в ИМ МГУ на баллистической установке были выполнены измерения N_e в следе за тефлоновыми моделями $D = 4,9$ мм, летящими при $V_\infty = 5,5 - 6$ км/с в воздухе при $p_\infty = 40$ мм. рт. ст. Измерения проводились зондами и СВЧ-резонаторами. Предварительный анализ этих измерений показал, что распределение N_e за сферой из тефлона мало отличается от N_e в следе за медной сферой вплоть до расстояний $x/D < 900$, а отличие становится заметным при $x/D > 1000$.

Для теоретического объяснения физико-химических процессов в следе при наличии уноса тефлона и объяснения полученных противоречивых экспериментальных результатов вначале необходимо

знатъ химический состав образующейся многокомпонентной плазмы.

В данной работы проведены систематические вычисления равновесного состава воздушной плазмы с продуктами разрушения тефлона для условий баллистических экспериментов в области задней критической точки за телом. Результаты расчетов позволяют определить существенные компоненты в следе и могут служить в качестве начальных данных для решения системы газодинамических уравнений, описывавших неравновесное течение в дальнем следе [8].

В [9] непосредственными расчетами химически неравновесных турбулентных течений с большим количеством компонентов и реакций в дальнем следе показано, что неточность в выборе начальных условий для электронной концентрации в пределах порядка величины проявляется только вблизи начального сечения $(x - x_H)/D < 100$ и не сказывается на дальнейшем профиле $N_e(x)$ вдоль оси следа при $(x - x_H)/D > 200$.

Отмеченный принцип "химической стабилизации" [9] по значениям начальных концентраций практически очень важен, поскольку позволяет задавать начальные значения ряда концентраций (которые обычно плохо известны) не очень точно и получать в дальнем следе, где проводится большинство измерений N_e , достоверные распределения концентраций.

Конечно, термодинамически равновесная модель течения носит ограниченный характер. Она отвечает на вопрос, каково конечное состояние многокомпонентной системы и не дает ответа, а какое время достижения этого состояния. Для ответа на последний вопрос необходимо использовать кинетические модели для неравновесных реакций. В настоящее время существует достаточно полное количество данных для использования термодинамически равновесных моделей и, в то же время, отсутствуют экспериментальные константы скоростей наиболее важных реакций с точки зрения поставленной задачи, а именно реги-

стрии параметров потока. Как следствие при интерпретации полученных результатов следует иметь в виду следующее. Если расчеты равновесного состава предсказывают понижение концентрации электронов N_e , то в реальной системе, в результате кинетических реакций, концентрация электронов может уменьшиться в меньшее количество раз. Однако, если равновесные расчеты не предсказывают понижения концентрации электронов, то полностью исключает данные примесные компоненты из роли определяющих соединений, влияющих на снижение N_e .

Приведенные ниже результаты представляют также самостоятельный интерес для приложений в физике низкотемпературной плазмы с участием продуктов разложения тефлона.

Выбор диапазона расчетных параметров

В результате деструкции фторопласта на поверхности тела образуется смесь фтороуглеродов, состав которой зависит от давления [6]. В соответствии с результатами [6] предполагается, что образуется мономер C_2F_4 , т. е. газ, поступающий в пограничный слой, состоит из одной компоненты. Приведенные ниже результаты рассчитаны как функция доли молекул C_2F_4 в воздухе (начальный элементный состав $0.8 N + 0.2 O + \chi_{\text{доб}}$).

Для рассмотренных экспериментов образование различных соединений из компонентов воздуха и продуктов уноса тефлона протекает в области задней критической точки за телом и при этом предполагается установление химического равновесия при заданной температуре T и давлении p . Обоснованием этому служат оценки времени нахождения частиц газа в области возвратно-циркуляционной зоны и характерного времени протекания реакций, выполненные в [10] для баллистических экспериментов. Суммарная доля C_2F_4 ($\chi_{\text{доб}}$) в этой области за телом рассчитывалась на основе формул [5, 6] для скорости уноса массы с

единицы площади и интегрирования по поверхности лобовой части тела.

Температура T , давление p и положение задней критической точки x_T/D определялись на основе теории Чепмена-Корста по аппроксимационным формулам [1]:

$$x_T/D = 0.1625 + 0.05625 M_\infty$$
$$p/p_\infty = 1 + 0.03648 M_\infty^2 / (x_T/D)$$
$$T = 10.02 M_\infty^2 + F(p)$$
$$F(p) = 10^3 \cdot \{1529(p/p_0) + 3.851\} / \{1000(p/p_0) + 3.085\}$$

где p_0 – давление при нормальных условиях, M_∞ – число Маха набегающего потока, D – диаметр тела.

В результате определены следующие характерные диапазоны параметров для экспериментов [7]: $2000 \text{ К} < T < 5600 \text{ К}$, $60 \text{ мм. рт. ст.} < p < 600 \text{ мм. рт. ст.}$, $10^{-4} < x_{\text{доб}} < 0.12$.

Отметим, что наличие в ближнем следе градиентов температуры и концентраций может вызывать диффузионные потоки элементов и нарушать их начальные балансовые соотношения. В [10] приведены оценки максимальных величин отклонения от исходного соотношения концентраций элементов в набегающем потоке и следе за счет диффузии, которые не превышают 15%.

Метод и результаты расчета

Расчет равновесного состава смеси воздуха с продуктами разложения тефлона проведен по программе VCS [13] с использованием термодинамических данных из банка ИВТАН-ТЕРМО (версия 1986 г.) [11] и справочника [12] в рамках модели идеального ассоциированного газа (см. более подробно [10]). Для нахождения равновесного состава в программе VCS минимизируется общая энергия Гиббса системы

$$G = \sum_i n_i \mu_i$$

при постоянных температуре, давлении и элементном составе при

условии неотрицательности равновесных чисел молей n_i . Считалось, что химические потенциалы μ_i компонентов плазмы описывается как

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln (p_i/p^0)$$

где μ_i^0 стандартный химический потенциал (мольная стандартная энергия Гиббса идеализированного состояния данного газа при стандартном давлении), $p^0 = 101325$ Па - стандартное давление, p_i - парциальное давление газа. Алгоритм расчета описан в [13].

В банке данных ИВТАН-ТЕРМО [11] и справочнике [12] приведены данные, из которых были рассчитаны мольные энергии Гиббса для 75 газофазных соединений, которые могут образовываться из элементов N, F, O, C и электрона. Это нейтральные молекулы (O, O₂, O₃, F, F₂, FO, F₂O, N, N₂, N₃, NO, NO₂, N₂O, N₂O₃, N₂O₄, N₂O₅, NF, NF₂, NF₃, N₂F₂, N₂F₄, FNO, FNO₂, FNO₃, F₃NO, C, C₂, C₃, C₄, C₅, CO, CO₂, C₂O, C₃O₂, CF, CF₂, CF₃, CF₄, C₂F, C₂F₂, C₂F₃, C₂F₄, C₂F₅, C₂F₆, FCO, F₂CO, CN, NCN, CNN, CNC, CCN, C₂N₂, NCO, FCN), положительные ионы (O⁺, O₂⁺, N⁺, N₂⁺, NO⁺, NO₂⁺, N₂O⁺, C⁺, C₂⁺, CO⁺, CO₂⁺, CN⁺), электрон e и отрицательные ионы (O⁻, O₂⁻, F⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, C⁻, C₂⁻, CN⁻).

В результате расчета равновесного состава получены мольные доли соединений $x_i = n_i / \sum n_i$, равновесные парциальные давления $p_i = x_i p$, где p - общее давление, и равновесные концентрации $N_i = p_i / RT$.

Результаты расчетов равновесного состава при параметрах, типичных для экспериментов [7], приведены на рис. 1 - 6.

На рис. 1 и 2 показаны зависимости объемных концентраций основных компонентов плазмы от доли добавка C₂F₄ к воздуху при фиксированном давлении (300 мм. рт. ст) и температуре (3000 К - рис. 1, 4000 К - - рис. 2). В поведении концентраций компонентов плазмы от количества унесенного тefлона (см. рис. 1 и 2) можно выделить два участка, разделенных между собой "критической" точкой с содержанием тefлона $\chi_{\text{доб}} = 0.1$. До "критической" точки равновес-

ное состояние соответствует разложению тефлона на фтор и оксид углерода (при низких температурах также присутствует некоторое количество F_2CO). Концентрация фтора и оксидов углерода линейно повышаются с увеличением уноса тефлона. Появление критической точки связано с тем, что при больших долях добавки она начинает влиять на состав воздуха - практически весь свободный кислород связывается в CO . После "критической" точки избыток углерода существует в виде продуктов разложения фторуглеродов и циана.

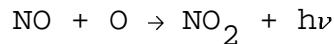
Из рисунков 1 и 2 видно, что если при $\chi_{\text{доб}} < 0.01$ концентрация NO^+ значительно выше концентрации F^- , то при $\chi_{\text{доб}} \geq 0.1$ концентрация F^- преобладает над NO^+ , концентрация электронов падает, и в этой области становится заметным образование иона C^+ . Среди излучающих компонентов в видимой и инфракрасной области спектра при этих условиях образуются заметные количества CO , CO_2 , CN и C .

На рис. 3 и 4 показаны зависимости основных компонентов от температуры при фиксированной величине добавки ($\chi_{\text{доб}} = 0.05$) и давлении (60 мм. рт. ст. - рис. 3, 600 мм. рт. ст. - рис. 4). Видно, что с ростом давления концентрация C^+ становится ниже концентрации F^- . Основным отрицательным ионом является F^- , концентрация которого превышает O^- и O_2^- . Концентрации O_2 и CO_2 сильно убывают с ростом температуры, а концентрации CN , C , C^+ наоборот возрастают.

Обсудим влияние уноса тефлона на концентрацию электронов. На рис. 5 приведено отношение концентрации электронов в смеси воздуха с добавками продуктов разложения тефлона и в чистом воздухе в зависимости от температуры для давления $p = 60$ мм. рт. ст. (рис. 5а) и $p = 600$ мм. рт. ст. (рис. 5б). Кривые 1–5 соответствуют $\chi_{\text{доб}} = 0,001; 0,01; 0,05; 0,08; 0,1$.

Добавка продуктов разложение тefлона дает два эffекта, которые оба приводят к снижению концентрации электронов (рис. 1, 2 и 5). До "критической" точки образование свободного фтора приводит к появлению устойчивых отрицательных ионов F^- , что значительно понижает концентрацию электронов вплоть до 3000 К. В добавление к этому после "критической" точки резко понижается концентрация NO (в воздухе нет свободного кислорода), что приводит к дополнительному снижению концентрации электронов. Снижение N_e особенно значительно в области $T \leq 3000$ К и сильно возрастает с увеличением $\chi_{\text{доб}}$ и ростом давления. Отмеченный эffект снижения N_e важен для радиопросветления плазмы и проявляется уже при сравнительно малых значениях $\chi_{\text{доб}} \approx 10^{-2} - 10^{-3}$.

Известно [2], что в следе за телом, летящим в воздухе, рекомбинационное излучение в видимой области обусловлено реакцией рекомбинации



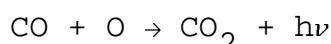
В [14] проведены расчеты теплового и хемолюминесцентного излучения воздуха в следе за телом при числах Маха $M_\infty = 10 - 16$. Установлено, что в следе за телом интенсивность хемолюминесцентного излучения существенно выше (на 4-5 порядков) теплового излучения. Показано хорошее соответствие расчетов интенсивности спектрального излучения в следе с измеренными в баллистическом эксперименте. Поэтому представляет интерес в рамках принятых в работе предположений оценить влияние примесей разложения тefлона на концентрацию излучающего компонента NO_2 , определяющего хемолюминесцентного излучения в следе.

На рис. 6 показаны расчетанные отношения концентрации NO_2 в смеси воздуха с добавками продуктов разложения тefлона и в чистом воздухе $\eta = N_{\text{NO}_2}/N_{\text{NO}_2(\text{воздух})}$ в зависимости от температуры для для

давления $p = 60$ мм. рт. ст. (рис. 6а) и $p = 600$ мм. рт. ст. (рис. 6б). Кривые 1–5 соответствуют $\chi_{\text{доб}} = 0,001; 0,01; 0,05; 0,08; 0,1$.

Из рис. 6 следует, что при $\chi_{\text{доб}} \leq 0,05$ зависимость отношения η от температуры очень слабая, а при $\chi_{\text{доб}} \geq 0,1$ эта зависимость становится существенной. Увеличение давления влияет на η также как и рост температуры (в зависимости от диапазона χ).

Следует отметить резкое уменьшение η при $\chi_{\text{доб}} \geq 0,1$, что связано с тем, что за "критической" точкой практически весь свободный кислород связывается с углеродом и не идет образование NO_2 (рис. 1, 2). Таким образом, данные расчеты (рис. 6) предсказывает, что при $\chi_{\text{доб}} \geq 0,1$ следует ожидать заметного снижения хемолюминесцентного излучения NO_2 в следе и появления аналогичного излучения из-за реакции



вследствие образования CO и CO_2 в смеси воздуха с продуктами разложения тefлона.

Представленные расчеты являются основой для выбора условий проведения экспериментов с тefлоном с целью регистрации понижения электронной концентрации и хемилюминесцентного излучения воздуха в следе за телом.

Благодарности

Частичное финансирование данной работы осуществлено по Гранту "Университеты России".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безменов А. Е., Алексашенко В. А. Радиофизические и газодинамические проблемы прохождения атмосферы. М., Машиностроение, 1982, 191 с.

2. Андреев Е. П., Пилюгин Н. Н., Таганов О. К. Тихомиров С. Г. Исследование излучения газов в аэробаллистическом эксперименте. М., изд. Москов. ун-та, 1988, 135 с.
3. Юревич Ф. Б., Ролин М. Н. Методика расчета уноса массы тefлона при разрушении его в высокотемпературном газовом потоке. Инж. - физ. Ж., 1971, т. 20, № 1, с. 70-75.
4. Гринберг Р. А., Кемп Н. Х., Рей К. Л. Структура ламинарного пограничного слоя смеси воздуха с продуктами абляции тefлона. РТК, 1970, т. 8, № 4, с. 14-23.
5. Прозорова Э. В., Резников Б. И. Разрушение теплозащитного покрытия из тefлона при гиперзвуковых скоростях полета. ПМТФ, 1974, № 4, с. 94-100.
6. Беспалов В. Л., Залогин Г. Н. Разрушение фторопласта в потоке диссоциированного воздуха. Изв. АН СССР, МЖГ, 1984, № 3, с. 103-109.
7. Infosino C.J., Gastrock R.R., Leverance R.A. Ballistic range measurements of wake electron density and spectral emission. AGARD Conf. Proc, 1967, v. 2, N 19, p. 1-21.
8. Пилюгин Н. Н., Тихомиров С. Г., Чернявский С. Ю. Приближенный метод расчета параметров воздуха и интенсивности излучения в дальнем следе. Изв. АН СССР, МЖГ, 1980, № 6, с. 165-175.
9. Пилюгин Н. Н., Тихомиров С. Г., Чернявский С. Ю. Исследование химически неравновесного дальнего следа за телом. Препринт Ин-та механики МГУ, 1979, № 2222, 55 с.
10. Пилюгин Н. Н., Рудный Е. Б. Расчет равновесного состава воздушной плазмы с продуктами уноса алюминия для условий баллистических экспериментов. ТВТ, 1994, т. 31, № 4, (в печати).

11. Гурвич Л. В. ИВТАНТЕРМО – автоматизированная система данных о термодинамических свойствах веществ. Вестн. АН СССР, 1983. № 3. с. 54–65.
12. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах. Отв. ред. В. П. Глушко, М., Наука, 1978–1983 гг.
13. Smith W.R., Missen R.W. Chemical reaction. Equilibrium analysis. Theory and algorithms. 1982, John Wiley & Sons, NY, 364 pp.
14. Пилюгин Н. Н.. О моделировании неравновесных явлений и излучения воздуха при гиперзвуковых скоростях в баллистических экспериментах. Ж. Астроном. Вестник, 1994, т. 28, № 2, с. 108–117.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис. 1. Концентрации основных компонентов воздушной плазмы с продуктами уноса тефлона ($T = 3000$ К, $p = 300$ мм. рт. ст., начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + \chi_{\text{доб}}$).

Рис. 2. Концентрации основных компонентов воздушной плазмы с продуктами уноса тефлона ($T = 4000$ К, $p = 300$ мм. рт. ст., начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + \chi_{\text{доб}}$).

Рис. 3. Концентрации основных компонентов воздушной плазмы с продуктами уноса тефлона ($p = 60$ мм. рт. ст., начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + 0.05 \text{ C}_2\text{F}_4$). а - нейтральные компоненты, б - заряженные компоненты.

Рис. 4. Концентрации основных компонентов воздушной плазмы с продуктами уноса тефлона ($p = 600$ мм. рт. ст., начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + 0.05 \text{ C}_2\text{F}_4$). а - нейтральные компоненты, б - заряженные компоненты.

Рис. 5. Понижение концентрации электронов при добавках тефлона (начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + \chi_{\text{доб}}$) по сравнению с чистым воздухом ($\chi_{\text{доб}} = 0$). а - $p = 60$ мм. рт. ст., б - $p = 600$ мм. рт. ст. 1 - $\chi_{\text{доб}} = 0.001$, 2 - $\chi_{\text{доб}} = 0.01$, 3 - $\chi_{\text{доб}} = 0.05$, 4 - $\chi_{\text{доб}} = 0.08$, 5 - $\chi_{\text{доб}} = 0.1$.

Рис. 6. Понижение концентрации NO_2 при добавках тефлона (начальный элементный состав $0.8 \text{ N} + 0.2 \text{ O} + \chi_{\text{доб}}$) по сравнению с чистым воздухом ($\chi_{\text{доб}} = 0$). а - $p = 60$ мм. рт. ст., б - $p = 600$ мм. рт. ст. 1 - $\chi_{\text{доб}} = 0.001$, 2 - $\chi_{\text{доб}} = 0.01$, 3 - $\chi_{\text{доб}} = 0.05$, 4 - $\chi_{\text{доб}} = 0.08$, 5 - $\chi_{\text{доб}} = 0.1$.

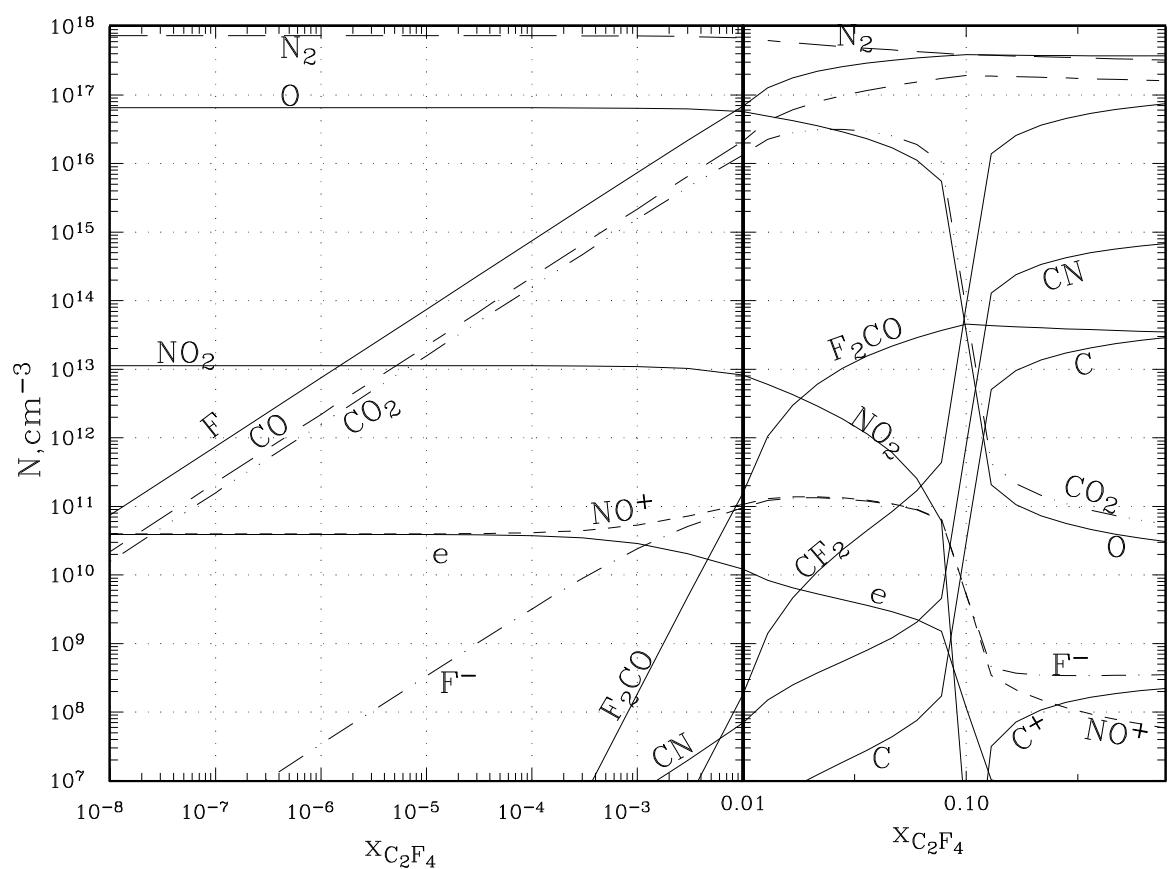


Рис. 1

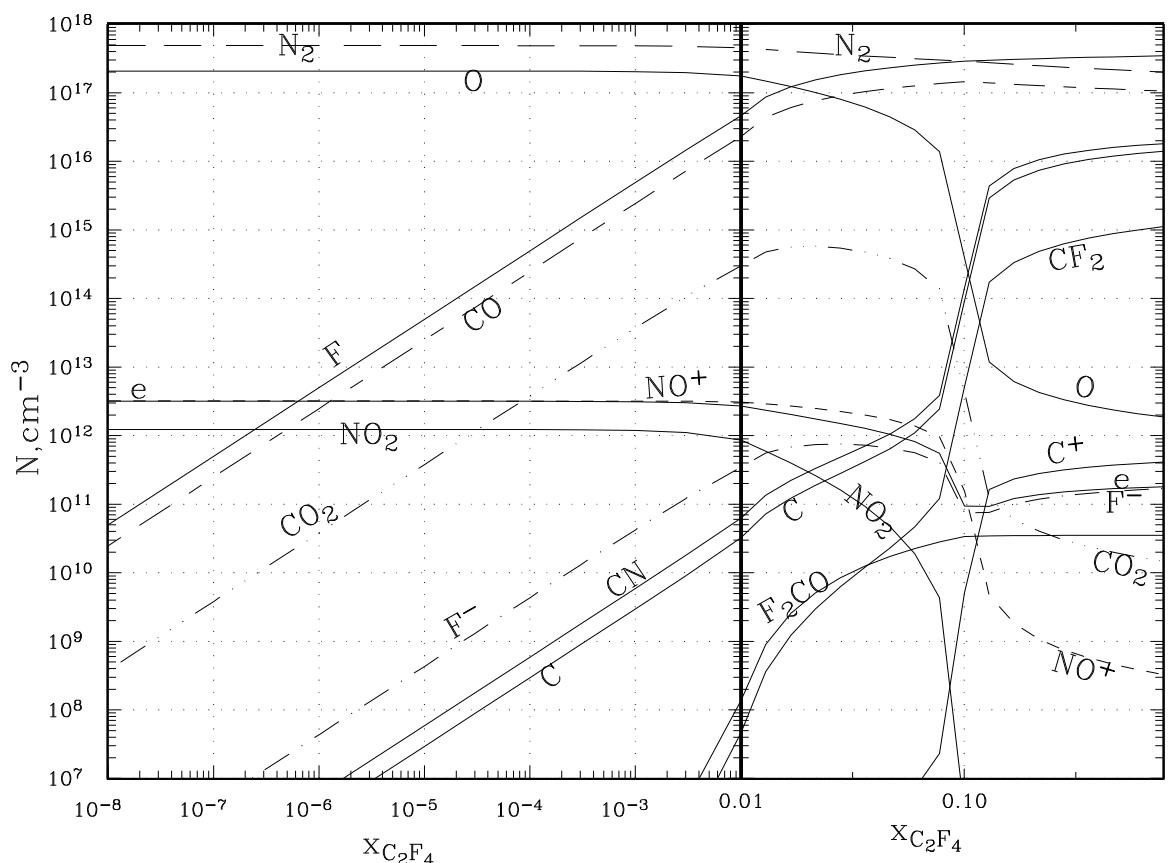


Рис. 2

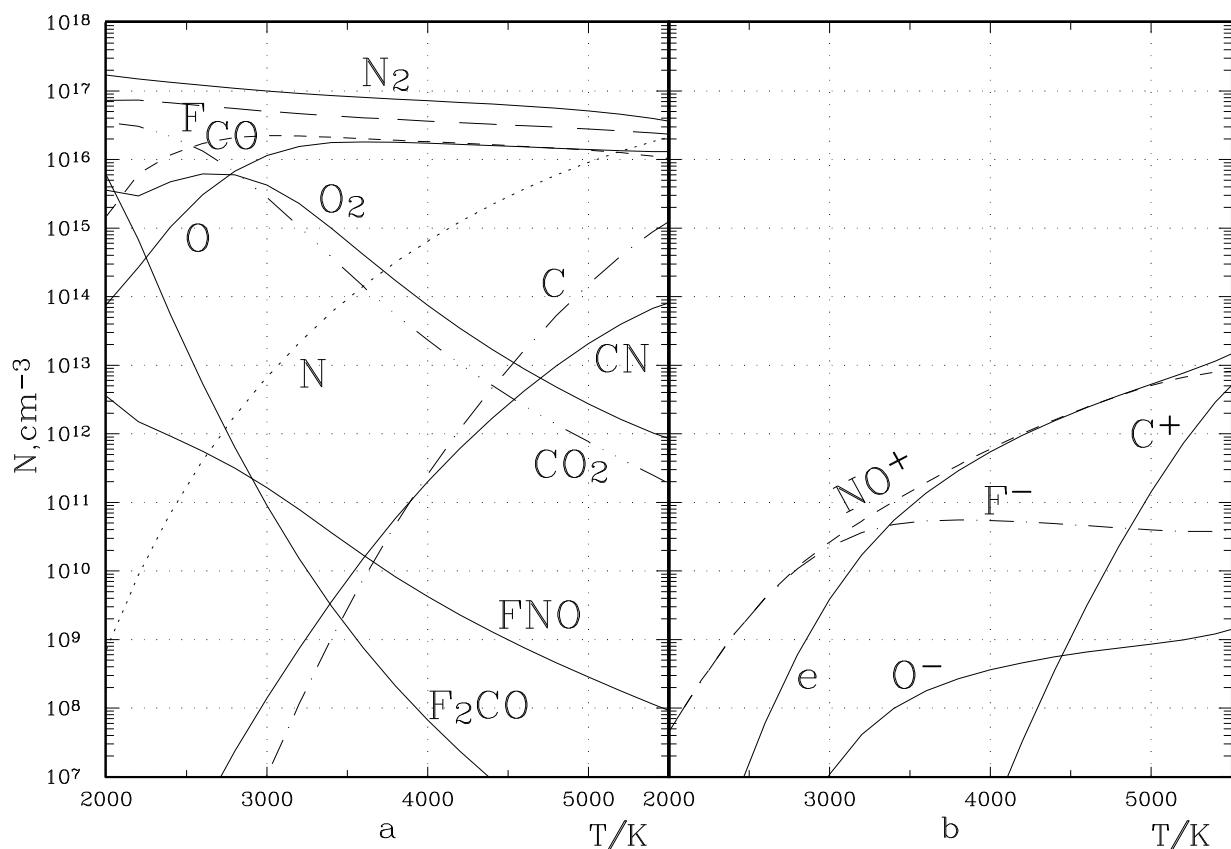


Рис. 3

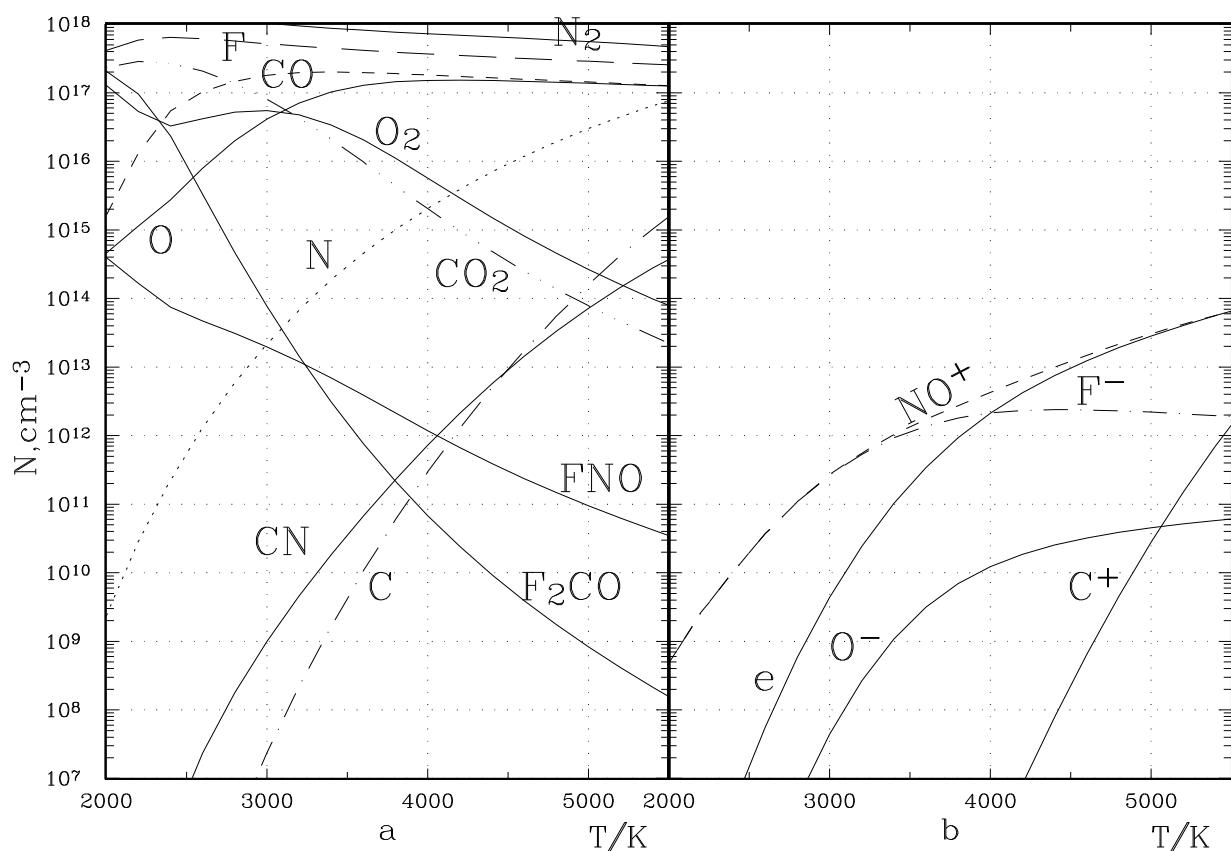


Рис. 4

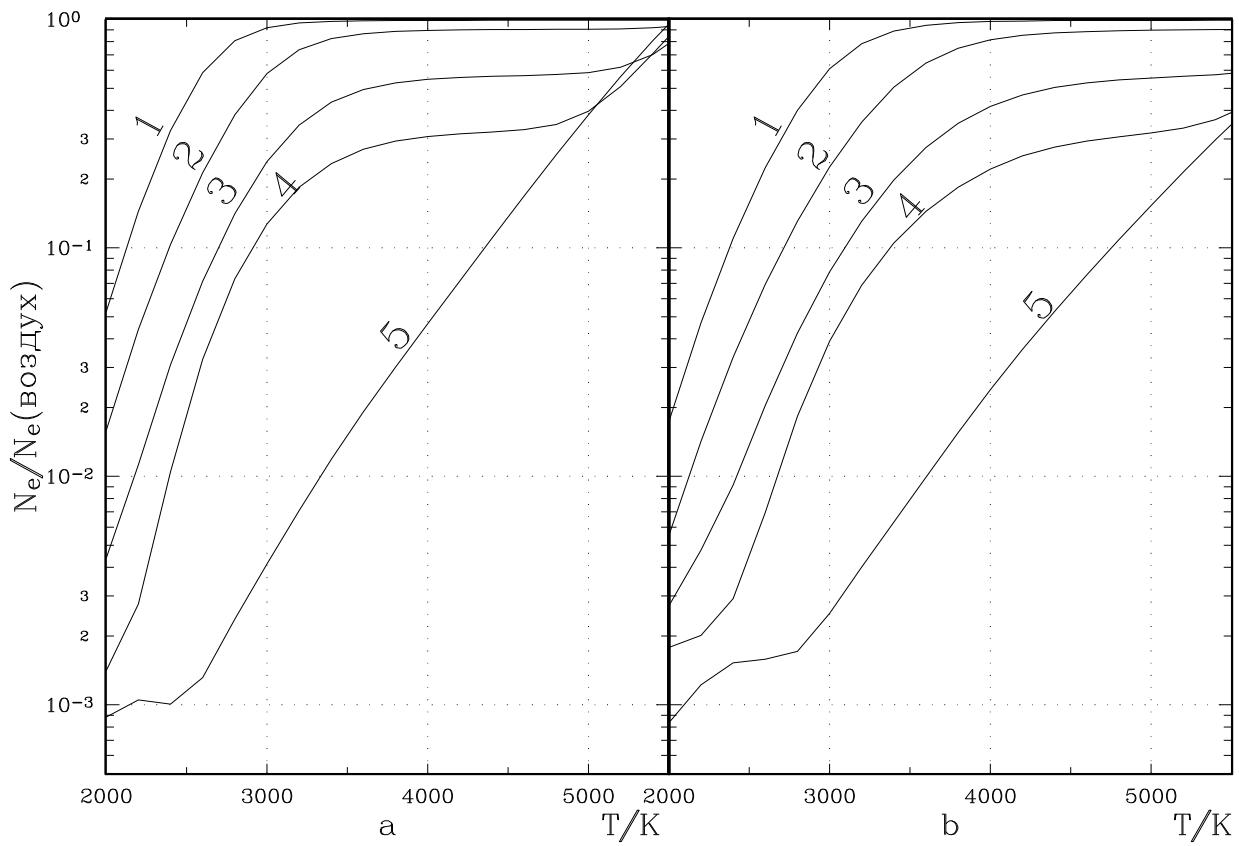


Рис. 5

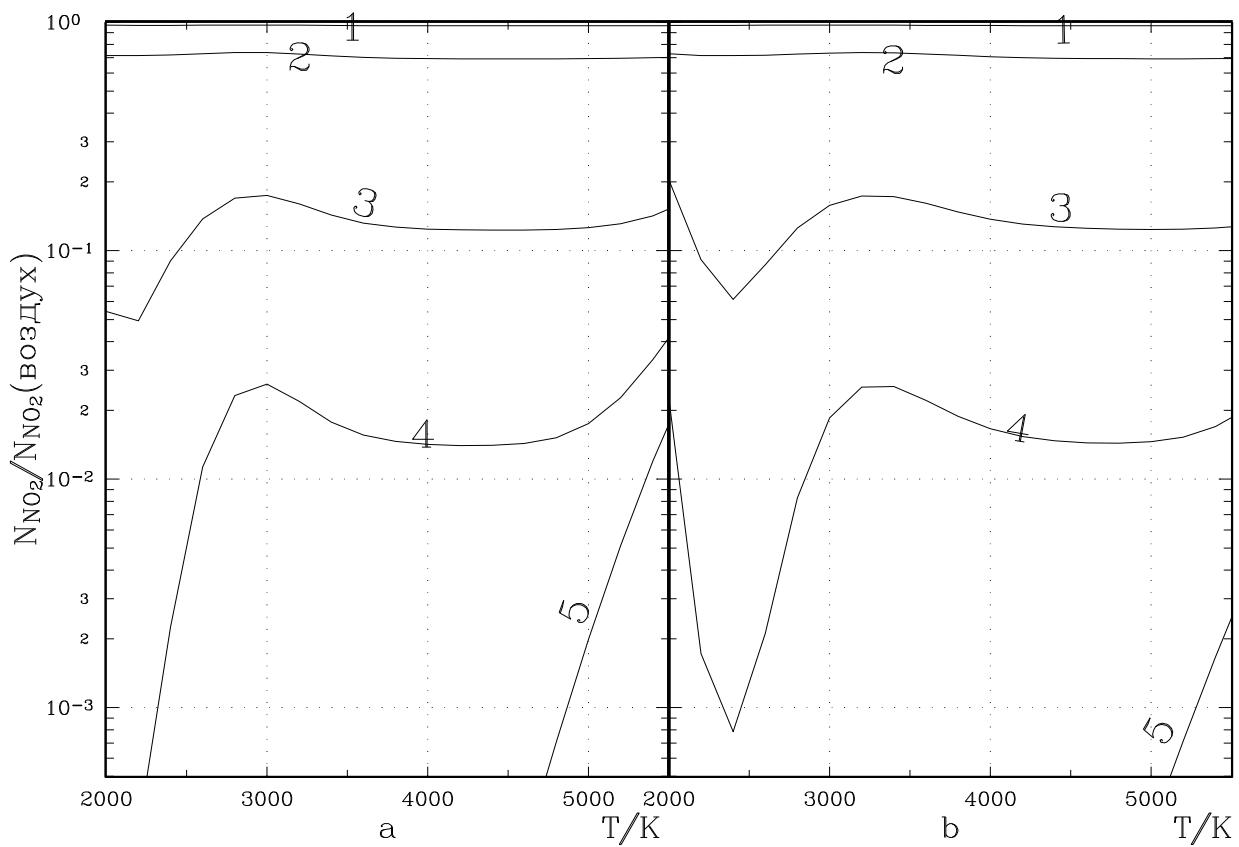


Рис. 6